DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2006 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

08243215 **Image available**

MANUFACTURING METHOD OF DISPLAY DEVICE

PUB. NO.: **2004-355975** [JP 2004355975 A]

PUBLISHED: December 16, 2004 (20041216)

INVENTOR(s): SHIBAZAKI TAKANOBU

APPLICANT(s): SONY CORP

APPL. NO.: 2003-153051 [JP 2003153051]

FILED: May 29, 2003 (20030529)

INTL CLASS: H05B-033/10; H05B-033/12; H05B-033/14; H05B-033/24

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a manufacturing method of a display device in which occurrence of defects of non-emission is prevented and the display quality can be improved.

SOLUTION: The total film thickness of a red color organic layer 16R, a green color organic layer 16G, and a blue color organic layer 16B are made in the order of the red color organic layer 16R, green color organic layer 16G, and blue color organic layer 16B from the thick side, and they are formed in the order from the color layer of the total film thickness. Thereby, occurrence of many defects of non-emission due to repeated contact with a vapor deposition mask 100 in the blue color organic layer 16B which becomes thinnest of the total film thickness when a resonator structure is introduced is prevented.

COPYRIGHT: (C)2005, JPO&NCIPI

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

) 2004-355975 A 2004.12.16 (11) 特許出願公開番号

特開2004-355975

(P2004-355975A) (43)公開日 平成16年12月16日(2004.12.16)

(51) Int. Cl. ⁻⁻ F I テーマコード(参考) H 0 5 B 33/10 H 0 5 B 33/10 3 K 0 0 7

H 0 5 B 33/12 B H 0 5 B 33/14 H 0 5 B 33/14 A H 0 5 B 33/24 H 0 5 B 33/24

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全14頁)

(21)出願番号 特願2003-153051(P2003-153051) (71)出願人 000002185

(22)出願日平成15年5月29日(2003.5.29)ソニー株式会社東京都品川区北品川6丁目7番35号

(74)代理人 100098785

弁理士 藤島 洋一郎 (72)発明者 芝崎 孝宜

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソ

二一株式会社内

Fターム(参考) 3K007 AB04 AB18 BA06 BB01 BB02

BB06 DB03 EA04 FA01 FA02

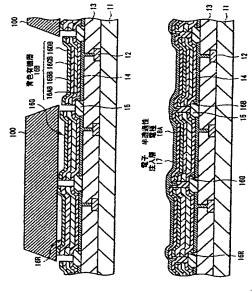
(54) 【発明の名称】表示装置の製造方法

(57)【要約】

【課題】非発光欠陥の発生を防止し、表示品質を高める ことができる表示装置の製造方法を提供する。

【解決手段】赤色有機層16R,緑色有機層16Gおよび青色有機層16Bの総膜厚を、厚い方から赤色有機層16R,緑色有機層16G,青色有機層16Bの順とし、それらの総膜厚の厚い色から順に形成する。共振器構造を導入した場合に総膜厚が最も薄くなる青色有機層16Bに、蒸着マスク100との度重なる接触に起因して多くの非発光欠陥が発生することが防止される。

【選択図】 図3



10

20

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板に、赤色発光層を含む赤色有機層を有する赤色有機発光素子と、緑色発光層を含む緑 色 有機 層 を 有 す る 緑 色 有機 発 光 素 子 と 、 青 色 発 光 層 を 含 む 青 色 有 機 層 を 有 す ろ 青 色 有 機 発 光素子とを備え、前記赤色有機層、前記緑色有機層および前記青色有機層の総膜厚を互い に異ならせた表示装置の製造方法であって、

前 記 赤 色 有 機 層 の う ち 少 な く と も 前 記 赤 色 発 光 層 と 、 前 記 緑 色 有 機 層 の う ち 少 な く と も 前 記録色発光層と、前記青色有機層のうち少なくとも前記青色発光層とを、前記赤色有機層 ,前記録色有機層および前記青色有機層の総膜厚の厚い色から順に、各色別に形成する ことを特徴とする表示装置の製造方法。

【請求項2】

前記赤色有機発光素子,前記緑色有機発光素子および前記青色有機発光素子は、前記赤色 発光層、前記緑色発光層および前記青色発光層で発生した光を第1端部と第2端部との間 で共振させる共振器構造を有するものである

ことを特徴とする請求項1記載の表示装置の製造方法。

【請求項3】

前記第1端部で生じる反射光の位相シフトと前記第2端部で生じる反射光の位相シフトと の和をΦ、前記第1端部と前記第2端部との間の光学的距離をL、前記第2端部の側から 取り出したい光のスペクトルのピーク波長を入とすると、前記光学的距離が数1を満たす

ことを特徴とする請求項2記載の表示装置の製造方法。

【数 1】

(2L) / λ + Φ / (2π) =m (mはLが正となる整数)

【請求項4】

前記赤色有機層,前記緑色有機層および前記青色有機層の総膜厚を、厚い方から赤色有機 層、緑色有機層、青色有機層の順とする

ことを特徴とする請求項3記載の表示装置の製造方法。

【請求項5】

前記赤色有機層のうち少なくとも前記赤色発光層および赤色正孔輸送層と、前記緑色有機 30. 層 の うち 少 な く と も 前 記 緑 色 発 光 層 お よ び 緑 色 正 孔 輸 送 層 と 、 前 記 青 色 有 機 層 の う ち 少 な く と も 前 記 青 色 発 光 層 お よ び 青 色 正 孔 輸 送 層 と を 、 前 記 赤 色 有 機 層 , 前 記 緑 色 有 機 層 お よ び前記青色有機層の総膜厚の厚い色から順に、各色別に形成する

ことを特徴とする請求項1記載の表示装置の製造方法。

【請求項6】

前記赤色有機層,前記緑色有機層および前記青色有機層のうち材料および厚みの同じ層を 、前記赤色有機層、前記緑色有機層および前記青色有機層のうち少なくとも2色に共通の 連続層として形成する

ことを特徴とする請求項1記載の表示装置の製造方法。

【請求項7】

40

前記赤色有機層,前記緑色有機層および前記青色有機層を、低分子材料により構成する ことを特徴とする請求項1記載の表示装置の製造方法。

【請求項8】

前記赤色有機層,前記緑色有機層および前記青色有機層を、蒸着マスクを用いた蒸着法に より、各色別に形成する

ことを特徴とする請求項1記載の表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[00001]

【発明の属する技術分野】

本 発 明 は 、 表 示 装 置 の 製 造 方 法 に 係 り 、 特 に 、 有 機 発 光 素 子 を 用 い た 表 示 装 置 の 製 造 方 法 50

に関する。

[0002]

【従来の技術】

従来から、有機発光素子の有機層を各色別に形成するため蒸着マスクをアライメントすると、先に蒸着された有機層に蒸着マスクが接触してしまい、有機層に傷を生じたり、蒸着マスクの異物が有機層に転写され、その結果、先に蒸着された有機層には、後から蒸着される有機層よりもダークスポットあるいは非発光欠陥が発生しやすくなることが知られている。この対策としては、非発光欠陥の周囲の輝度が高いと目立ってしまうことを考慮して、輝度の低い色から順に有機層を形成するということが行われている。通常、全白を表示した場合には、輝度が高い方から緑色、赤色、青色の順になるので、有機層の形成は、逆に輝度の低い方から青色、赤色、緑色の順に行うようにしている。

[0003]

ところで、有機発光素子については、共振器構造を導入することによって、発光色の色純度を向上させたり、輝度を高めるなど、発光層で発生する光を制御する試みが行われてきた(例えば、特許文献 1 参照。)。

[0004]

【特許文献1】

国際公開第01/39554号パンフレット

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

20

10

このような共振器構造を導入した有機発光素子では、発光波長に応じて有機層の総膜厚が制御され、厚い方から赤色、緑色、青色の順になる。しかしながら、有機層を形成する際に、従来のように輝度の低い方から青色、赤色、緑色の順にすると、総膜厚の比較的薄い青色の有機層が何度も蒸着マスクに接触してしまい、青色の有機発光素子に多くの非発光欠陥が生じてしまうおそれがあるという問題があった。

 $[.0 \ 0 \ 0 \ 6]$

本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、非発光欠陥の発生を防止し、表示品質を高めることができる表示装置の製造方法を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】

30

本発明による表示装置の製造方法は、基板に、赤色発光層を含む赤色有機層を有する赤色有機発光素子と、緑色発光層を含む緑色有機層を有する緑色有機層を有する緑色有機層を有する緑色有機層を有ずる緑色有機層を有ずる緑色有機層を有ずる緑色有機層を有ずる緑色有機層が、赤色有機層のうち少なくとも青色発光層とを、赤色有機層のうち少なくとも青色発光層とを、赤色有機層のおよび青色有機層ののうち少なくとも青色発光層とを、赤色有機層が、赤色有機層が、赤色発光層または青色発光層を含む複数の層の積層および青色有機層が、赤色発光層、緑色発光層または青色発光層の緑色発光層または青色発光層の緑色発光層の砂膜厚のみを有する場合には赤色発光層、緑色発光層または青色発光 40層の積層方向の膜厚をいう。

[0008]

本発明による表示装置の製造方法では、赤色有機層のうち少なくとも赤色発光層と、緑色有機層のうち少なくとも緑色発光層と、青色有機層のうち少なくとも青色発光層とが、赤色有機層, 緑色有機層および青色有機層の総膜厚の厚い色から順に、各色別に形成される。よって、総膜厚の最も薄い色の発光層が最後に形成され、非発光欠陥の発生が防止される。

[0009]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。

20

30

[0010]

図1ないし図5は、本発明の一実施の形態に係る表示装置の製造方法を表すものである。まず、図1 (A) に示したように、例えばガラスなどの絶縁材料よりなる基板11を用意し、この基板11の上にTFT12を形成する。続いて、同じく図1 (A) に示したように、例えばポリイミドを塗布、露光、現像および焼成することにより、平坦化膜13を形成する。露光の際には、コンタクトホール13Aを形成する。

【0011】 次に、図1(B)に示したように、平坦化膜13の上に、例えばスパッタ法により、例えばクロムよりなる膜を例えば100nm~150nmの厚みで成膜する。続いて、レジス

トを塗布し、露光および現像することにより図示しないマスクを形成し、このマスクを用 10 いてクロム膜を選択的にエッチングして第1電極14を形成する。そののち、マスクを剥離する。

[0012]

続いて、図1(C)に示したように、第1電極14の上に、例えばポリイミドを塗布、露光、現像および焼成することにより、素子分離のための絶縁膜15を形成すると共に、発光領域に対応して開口部15Aを形成する。絶縁膜15の厚みTは例えば1 μ m、開口部15Aの幅Wは例えば数十 μ m~百数十 μ mとすることができる。

[0013]

そののち、窒素 (N。) 雰囲気下でペークを行い、酸素 (O₂) プラズマにより基板 1 1 の前処理を行う。

[0014]

続いて、図2(A)ないし図3(A)を参照して以下に詳細に説明するように、赤色有機発光素子10Rの形成予定位置に、赤色発光層を含む赤色有機層16Rを形成し、緑色有機発光素子10Gの形成予定位置に、緑色発光層を含む緑色有機層16Gを形成し、青色有機発光素子10Bの形成予定位置に、青色発光層を含む青色有機層16Bを形成する。赤色有機層16R、緑色有機層16Gおよび青色有機層16Bの構成材料としては、例えば低分子材料を用いることができ、その場合、赤色有機層16R、緑色有機層16Gおよび青色有機層16Bは、蒸着マスクを用いた蒸着法により、各色別に形成することが好ましい。

[0015]

ここで、本実施の形態では、赤色有機層16R、緑色有機層16Gおよび青色有機層16Bを形成する際に、それらの総膜厚を異ならせる。これは、赤色有機発光素子10R、緑色有機発光素子10Gおよび青色有機発光素子10Bが後述するような共振器構造を有するようにするためである。すなわち、発光波長に応じて赤色有機層16R、緑色有機層16Gよび青色有機層16Bの総膜厚を制御し、厚い方から赤色有機層16R、緑色有機層16G、青色有機層16Bの順とする。本実施の形態では、赤色有機層16Rの総膜厚を例えば150nm、緑色有機層16Bの総膜厚を例えば150nm、緑色有機層16Bの総膜厚を例えば110nm、青色有機層16Bの総膜厚を例えば70nmとする。

[0016]

また、本実施の形態では、赤色有機層16R、緑色有機層16Gおよび青色有機層16B 40 を、それらの総膜厚の厚い色から順に形成する。これは、共振器構造を導入した場合に総膜厚が最も薄くなる青色有機層16Bに多くの非発光欠陥が発生するのを防止するためである。すなわち、まず、総膜厚の最も厚い赤色有機層16Rを形成し、次に、総膜厚の二番目に厚い緑色有機層16Gを形成し、最後に、総膜厚の最も薄い青色有機層16Bを形成する。

[0017]

まず、真空を破らずに基板11を蒸着装置の蒸着室へと搬送し、図2(A)に示したように、蒸着マスク100をアライメントし、この蒸着マスク100を用いて、第1電極14の上に、赤色正孔注入層16AR、赤色正孔輸送層16BR、赤色発光層16CRおよび、赤色電子輸送層16DRを順に積層し、赤色有機層16Rを形成する。赤色正孔注入層1 50

6ARは、リークを防止するためのバッファ層であり、リークが支障のないレベルであれ ば省略可能である。赤色正孔輸送層16BRは、赤色発光層16CRへの正孔注入効率を 高めるためのものである。赤色発光層16CRは、電界をかけることにより電子と正孔と の再結合が起こり、光を発生するものであり、絶縁膜15の開口部15Aに対応した領域 で発光するようになっている。赤色電子輸送層16DRは、赤色発光層16CRへの電子 注入効率を高めるためのものである。蒸着マスク100は、厚みが十数μmないし数十μ mであり、例えばニッケル(Ni)あるいはニッケルを含む合金など、着磁性のある材料 により構成されている。

[0018]

赤色正孔注入層16ARの構成材料としては例えば4,4′,4″ートリス(3-メチル 10 フェニルフェニルアミノ)トリフェニルアミン(m-MTDATA)あるいは4,4', 4"-トリス(2-ナフチルフェニルアミノ)トリフェニルアミン(2-TNATA)を 用い、厚みを例えば15nm以上300nm以下とすることができる。赤色正孔輸送層1 6 B R の構成材料としては例えばピス [(N - ナフチル) - N - フェニル] ベンジジン (α-NPD)を用い、厚みを例えば15nm以上100nm以下とすることができる。赤 色発光層16CRの構成材料としては例えば8-キノリノールアルミニウム錯体(Ala) に 2 , 6 - ピス [4 - [N - (4 - メトキシフェニル) - N - フェニル] アミノス チリル〕ナフタレン-1、5-ジカルポニトリル(BSN-BCN)を40体積%混合し たものを用い、厚みを例えば15nm以上100nm以下とすることができる。赤色電子 輸送層16DRの構成材料としては例えばAlQ。 を用い、厚みを例えば15nm以上 20 100nm以下とすることができる。

[0019]

そののち、真空を破らずに基板11を別の蒸着装置または蒸着室へと搬送し、図2 (B) に示したように、蒸着マスク100をアライメントし、この蒸着マスク100を用いた蒸 着法により、第1電極14の上に、緑色正孔注入層16AG,緑色正孔輸送層16BG, 緑色発光層16CGおよび緑色電子輸送層16DGを含む緑色有機層16Gを形成する。 緑色正孔注入層16AGは、リークを防止するためのパッファ層であり、リークが支障の ないレベルであれば省略可能である。緑色正孔輸送層16BGは、緑色発光層16CGへ の正孔注入効率を高めるためのものである。緑色発光層16CGは、電界をかけることに より電子と正孔との再結合が起こり、光を発生するものであり、絶縁膜15の開口部15 Aに対応した領域で発光するようになっている。緑色電子輸送層16DGは、緑色発光層 16CGへの電子注入効率を高めるためのものである。なお、蒸着マスク100は、赤色 有機層16Rの形成に用いたものと同じものを用いてもよいし、別のものを用いてもよい

[0020]

緑 色 正 孔 注 入 層 1 6 A G の 構 成 材 料 と し て は 例 え ば m - M T D A T A あ る い は 2 - T N A TAを用い、厚みを例えば15nm以上300nm以下とすることができる。緑色正孔輸 送層16BGの構成材料としては例えばα-NPDを用い、厚みを例えば15nm以上1 0 0 n m 以下とすることができる。緑色発光層 1 6 C G の構成材料としては例えば A l q にクマリン6 (Coumarin6)を3体積%混合したものを用い、厚みを例えば 15 nm以上100 nm以下とすることができる。緑色電子輸送層16 DGの構成材料と しては例えばAla。 を用い、厚みを例えば15nm以上100nm以下とすることが できる。

[0021]

続いて、真空を破らずに基板11を更に別の蒸着装置または蒸着室へと搬送し、図3(A) に示したように、 蒸 着マスク100をアライメントし、この 蒸 着マスク100を用いた 蒸着法により、第1電極14の上に、青色正孔注入層16AB, 青色正孔輸送層16BB , 背 色 発 光 層 1 6 C B お よ び 青 色 電 子 輸 送 層 1 6 D B を 含 む 青 色 有 機 層 1 6 B を 形 成 す る 。 青色正孔注入層16ABは、リークを防止するためのバッファ層であり、リークが支障 のないレベルであれば省略可能である。 青色正孔輸送層16BBは、 青色発光層16CB 50 への正孔注入効率を高めるためのものである。 青色発光層16CBは、電界をかけること により電子と正孔との再結合が起こり、光を発生するものであり、絶縁膜15の開口部1 5 Aに対応した領域で発光するようになっている。 青色電子輸送層16DBは、青色発光 層16CBへの電子注入効率を高めるためのものである。なお、 蒸着マスク 1.00 は、 赤 色 有 機 層 1 6 R ま た は 緑 色 有 機 層 1 6 G の 形 成 に 用 い た も の と 同 じ も の を 用 い て も よ い し 、別のものを用いてもよい。

[0022]

青 色 正 孔 注 入 層 1 6 A B の 構 成 材 料 と し て は 例 え ば m - M T D A T A あ る い は 2 - T N A TAを用い、厚みを例えば15nm以上300nm以下とすることができる。 胄色正孔輸 送層 16BBの構成材料としては例えば $\alpha-NPD$ を用い、厚みを例えば 15nm以上 100 0 n m 以下とすることができる。 青色発光層 1 6 C B の 構成材料としては例えばスピロ 6 Φ (spir o 6 Φ) を用い、厚みを例えば15 nm以上100 nm以下とすることが できる。青色電子輸送層16DBの構成材料としては例えばAlg。 を用い、厚みを例 えば15nm以上100nm以下とすることができる。

[0023]

こ の よ う な 順 序 を と る 場 合 、 最 初 に 形 成 さ れ る 赤 色 有 機 層 1 6 R の 上 で 蒸 着 マ ス ク 1 0 0 をアライメントしたり交換したりすることになる。しかし、赤色有機層16Rは総膜厚が 厚いため、従来のように青色有機層16Bを最初に形成する場合に比較して蒸着マスク1 00の接触による悪影響が小さくてすむ。

[0024]

そ の の ち 、 真 空 を 破 ら ず に 基 板 1 1 を 更 に 別 の 蒸 着 装 置 ま た は 蒸 着 室 へ と 搬 送 し 、 図 3 (B) に示したように、図示しない蒸着マスクを用いて、例えばフッ化リチウム (LiF) よりなる電子注入層17およびマグネシウム(Mg)-銀(Ag)合金よりなる半透過性 電極18Aを順に形成する。電子注入層17の厚みは例えば1nm、半透過性電極18A の厚みは例えば10nmとすることができる。

[0025]

続いて、 真空を 破らずに 基 板 1 1 を 更 に 別 の 蒸 着 装 置 ま た は 蒸 着 室 へ と 搬 送 し 、 図 4 (A) に 示 し た よ う に 、 半 透 過 性 電 極 1 8 A の 形 成 に 用 い た 蒸 着 マ ス ク と 同 様 の 図 示 し な い 蒸 着マスクを用いて、例えばインジウム(In)と亜鉛(2n)と酸素(0)とを含む化合 物(IZO;Indium Zinc Oxide)よりなる透明電極18Bを形成す 30 る。 透 明 電 極 1 8 B は 、 半 透 過 性 電 極 1 8 A の 電 気 抵 抗 を 下 げ る た め の も の で あ り 、 そ の 厚みは例えば100nmとすることができる。これにより、半透過性電極18Aと透明電 極18日とが積層された第2電極18を形成する。

[0026]

そ の の ち 、 真 空 を 破 ら ず に 基 板 1 1 を 更 に 別 の 蒸 着 装 置 ま た は 蒸 着 室 へ と 搬 送 し 、 図 4 (B) に示したように、図示しない蒸着マスクを用いて、例えば窒化ケイ素 (SiN* よりなる保護膜19を形成する。保護膜19の厚みは例えば1μmとすることができる。

[0027]

続いて、 図 5 に 示 し た よ う に 、 保 護 膜 1 9 の 上 に 例 え ば 熱 硬 化 性 樹 脂 よ り な る 接 着 層 2 0 を形成し、この接着層20を介して、基板11とカラーフィルタ32が形成された封止用 40 基板31とを貼り合わせる。そのとき、加熱などにより接着層20を硬化させる前に、カ ラーフィルタ32と赤色有機層16R,緑色有機層16Gおよび青色有機層16Bとをア ライメントしておくことが望ましい。以上により、基板11に、赤色有機層16Rを有す る赤色有機発光素子10R、緑色有機層16Gを有する緑色有機発光素子10Gおよび青 色有機層16Bを有する青色有機発光素子10Bを備えた表示装置が完成する。

[0028]

こ の よ う に し て 形 成 さ れ た 赤 色 有 機 発 光 素 子 1 0 R , 緑 色 有 機 発 光 素 子 1 0 G お よ び 青 色 有機発光素子10Bは、第1電極14の赤色発光層16CR,緑色発光層16CGまたは 青色発光層16CB側の端面を第1端部P1、半透過性電極18Aの赤色発光層16CR , 緑 色 発 光 層 1 6 C G ま た は 青 色 発 光 層 1 6 C B 側 の 端 面 を 第 2 端 部 P 2 と し 、 赤 色 有 機 50

層16R, 緑色有機層16Gまたは青色有機層16Bを共振部として、赤色発光層16C R, 緑色発光層16CGまたは青色発光層16CBで発生した光を共振させて第2端部P 2の側から取り出す共振器構造を有している。このように共振器構造を有するようにすれ ば、赤色発光層16CR,緑色発光層16CGまたは青色発光層16CBで発生した光が 多重干渉を起こし、一種の狭帯域フィルタとして作用することにより、取り出される光の スペクトルの半値幅が減少し、色純度を向上させることができるので好ましい。また、封 止用基板31から入射した外光についても多重干渉により減衰させることができ、カラー フィルタ32との組合せにより赤色有機発光素子10R、緑色有機発光素子10Gおよび 青色有機発光素子10Bにおける外光の反射率を極めて小さくすることができるので好ま しい。

[0029]

そのためには、共振器の第1端部P1と第2端部P2との間の光学的距離しは数2を満た すようにし、共振器の共振波長(取り出される光のスペクトルのピーク波長)と、取り出 したい光のスペクトルのピーク波長とを一致させることが好ましい。光学的距離Lは、実 際には、数2を満たす正の最小値となるように選択することが好ましい。

[0030]

【数 2 】

 $(2 L) / \lambda + \Phi / (2 \pi) = m$

(式中、Lは第1端部P1と第2端部P2との間の光学的距離、 Φは第1端部P1で生じ る反射光の位相シフトΦ、 と第2端部P2で生じる反射光の位相シフトΦ。 との和 (20) +Φ₂)(rad)、λは第2端部P2の側から取り出したい光のスペクト ルのピーク波長、mはLが正となる整数をそれぞれ表す。なお、数 2 においてLおよびλ は単位が共通すればよいが、例えば (nm) を単位とする。)

[0031]

この表示装置では、第1電極14と第2電極18との間に所定の電圧が印加されると、赤 色発光層16CR、緑色発光層16CGまたは青色発光層16CBに電流が注入され、正 孔と電子とが再結合することにより、発光が起こる。この光は、第1端部P1と第2端部 P-2 との間で多重反射し、第2電極18,カラーフィルタ32および封止用基板31を透 過して取り出される。このとき、赤色有機層16R、緑色有機層16Gおよび青色有機層 1 6 B のうち総膜厚の最も薄い青色有機層 1 6 B が最後に形成されているので、蒸着マス ク100との度重なる接触に起因する青色有機層16Bのキズあるいは異物混入が防止さ れている。よって、青色有機層16Bに多くの非発光欠陥が発生することが防止される。

[0032]

このように、本実施の形態では、赤色有機層16R、緑色有機層16Gおよび青色有機層 16Bを、それらの総膜厚の厚い色から順に、各色別に形成するようにしたので、総膜厚 の最も薄い青色有機層16Bを最後に形成し、非発光欠陥の発生を防止して表示品質を高 めることができる。

[0033]

〔変形例1~変形例3〕

以下、本実施の形態の変形例1~変形例3について説明する。

[0034]

本実施の形態において、赤色有機層16R,緑色有機層16Gおよび青色有機層16Bの うち材料または厚みの同じ層がある場合には、赤色有機層16R,緑色有機層16Gおよ び背色有機層16Bに共通に形成するようにしてもよい。このようにすることにより、材 料 が 共 通 化 さ れ る と 共 に 製 造 工 程 が 単 純 化 さ れ る の で 、 製 造 効 率 を 高 め る こ と が で き 、 量 産体制の確立に有利である。以下の変形例1ないし変形例3はその具体例であるが、必ず しもこれらに限られるものではない。

[0035]

(変形例1)

例えば、図6(A)に示したように、赤色正孔注入層16AR,緑色正孔注入層16BR 50

10

および青色正孔注入層16ABの材料および厚みを同じにして、赤色有機層16R、緑色 有機層16Gおよび背色有機層16Bに共通の連続正孔注入層46Aを形成する。そのの ち、図6 (B) に示したように、赤色正孔輸送層16BR、赤色発光層16CRおよび赤 色電子輸送層16DRを形成し、総膜厚の最も厚い赤色有機屬16Rを形成する。次に、 図7(A)に示したように、緑色正孔輸送層16BG、緑色発光層16CGおよび緑色電 子輪送層16DGを形成し、総膜厚の二番目に厚い緑色有機層16Gを形成する。最後に 図 7 (B) に 示 し た よ う に 、 青 色 正 孔 輸 送 層 1 6 B B , 青 色 発 光 層 1 6 C B お よ び 青 色 電子輸送層16DBを形成し、総膜厚の最も薄い青色有機層16Bを形成する。なお、連 続正孔注入層46Aは赤色有機層16R,緑色有機層16Gおよび青色有機層16Bのす べてに形成する必要はなく、それらのうち必要な色のみ、少なくとも2色に共通であれば 10 よい。

[0036]

(変形例2)

あるいは、赤色電子輸送層16DR、緑色電子輸送層16DRおよび青色電子輸送層16 DBの材料および厚みを同じにしてもよい。この場合、まず、図8(A)に示したように 、総膜厚の最も厚い赤色有機層16Rのうち赤色正孔注入層16AR,赤色正孔輸送層1 6 B R および赤色発光層 1 6 C R を形成する。次に、図 8 (B)に示したように、総膜厚 の二番目に厚い緑色有機層16Gのうち緑色正孔注入層16AG、緑色正孔輸送層16B Gおよび緑色発光層16CGを形成する。続いて、図9(A)に示したように、総膜厚の 最も薄い青色有機層16Bのうち青色正孔注入層16AB,青色正孔輸送層16BBおよ び青色発光層16CBを形成する。最後に、図9(B)に示したように、赤色有機層16 R. 緑色有機層16Gおよび青色有機層16Bに共通の連続電子輸送層46Dを形成する 。 な お 、 連 続 電 子 輪 送 層 4 6 D は 赤 色 有 機 層 1 6 R , 緑 色 有 機 層 1 6 G お よ び 青 色 有 機 層 1 6 Bのすべてに形成する必要はなく、それらのうち必要な色のみ、少なくとも 2 色に共 通であればよい。

 $[.0 \ 0 \ 3 \ 7]$

(変形例3)

更に、変形例1と変形例2とを重畳して行うようにしてもよい。例えば、赤色有機層16 R , 緑色有機層 1 6 G および青色有機層 1 6 B に共通の連続正孔注入層 4 6 A を形成する 。そののち、総膜厚の最も厚い赤色有機層16Rのうち赤色正孔輸送層16BRおよび赤 色 発 光 層 1 6 C R を 形 成 し 、 次 に 、 総 膜 厚 の 二 番 目 に 厚 い 緑 色 有 機 層 の う ち 緑 色 正 孔 輸 送 層 1 6 B G お よ び 緑 色 発 光 層 1 6 C G を 形 成 し 、 続 い て 、 総 膜 厚 の 最 も 薄 い 青 色 有 機 層 1 6 B のうち 青 色 正 孔 輪 送 層 1 6 B B お よ び 青 色 発 光 層 1 6 C B を 形 成 し 、 最 後 に 、 赤 色 有 機層16R,緑色有機層16Gおよび青色有機層16Bに共通の連続電子輸送層46Dを 形成する。

[0038]

【実施例】

更に、本発明の具体的な実施例について説明する。

[0039]

上記実施の形態と同様にして、表示装置を作製した。その際、赤色有機層16Rの総膜厚 を150nm、緑色有機層16Gの総膜厚を110nm、青色有機層16Bの総膜厚を7 0 n m とし、それらの総膜厚の厚い色から順に、すなわち赤色有機層 1 6 R 、緑色有機層 1 6 G, 青色有機層 1 6 B の順で、各色別に形成した。

[0040]

本 実 施 例 に 対 す る 比 較 例 と し て 、 従 来 の よ う に 輝 度 の 低 い 色 か ら 願 に 、 す な わ ち 青 色 有 機 層16B,赤色有機層16R,緑色有機層16Gの順で、各色別に形成したことを除き、 本実施例と同様にして表示装置を作製した。

[0041]

得 ら れ た 実 施 例 お よ び 比 較 例 の 表 示 装 置 に つ い て 、 所 定 の 電 流 値 で 連 続 点 灯 さ せ た 場 合 の 非発光欠陥の経時変化を調べた。その結果を図10に示す。図10では、比較例における 50

3 6 0 時間連続点灯させたときの青色の非発光欠陥の数を 1 0 0 として、実施例および比 較例における各色の非発光欠陥の経時変化を表している。

[0042]

本実施例と比較例との初期特性を比較したところ、発光効率および色度は同等であったが 、本実施例の方が比較例に比べて初期の非発光欠陥が少なかった。また、連続点灯させた 場 合 の 非 発 光 欠 陥 の 経 時 変 化 を 比 較 し た と こ ろ 、 比 較 例 で は 特 に 冑 色 で 非 発 光 欠 陥 が 著 し く 増 加 し た の に 対 し て 、 本 実 施 例 で は 青 色 の 非 発 光 欠 陥 は ほ と ん ど 増 加 せ ず 、 大 幅 に 改 善 することができた。すなわち、赤色有機層,緑色有機層および青色有機層を、それらの総 膜 厚 の 厚 い 色 か ら 順 に 、 各 色 別 に 形 成 す る よ う に す れ ば 、 非 発 光 欠 陥 の 増 加 を 抑 え る こ と ができることが分かった。

[0043]

以上、実施の形態および実施例を挙げて本発明を説明したが、本発明は上記実施の形態お よ び 実 施 例 に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 種 々 変 形 が 可 能 で あ る 。 例 え ば 、 上 記 実 施 の 形 態 では、赤色有機層16R、緑色有機層16Gおよび青色有機層16Bのすべての層を、総 膜 厚 の 厚 い 色 か ら 順 に 、 各 色 別 に 形 成 す る よ う に し た 場 合 に つ い て 説 明 し た が 、 赤 色 有 機 層 1 6 R, 緑 色 有 機 層 1 6 G お よ び 青 色 有 機 層 1 6 B の う ち 材 料 ま た は 厚 み の 異 な る 層 の みを、赤色有機層16R、緑色有機層16Gおよび青色有機層16Bの総膜厚の厚い色か ら順に、各色別に形成すれば足りる。

[0044]

具体的には、例えば、赤色有機層16Rのうち少なくとも赤色正孔輸送層16BRおよび 20 赤色発光層16CRと、緑色有機層16Gのうち少なくとも緑色正孔輸送層16BGおよ び緑色発光層16CGと、青色有機層16Bのうち少なくとも青色正孔輸送層16BBお よび青色発光層16CBとを、赤色有機層16R、緑色有機層16Gおよび青色有機層1 6 B の 総 膜 厚 の 厚 い 色 か ら 順 に 、 各 色 別 に 形 成 す る よ う に し て も よ い 。 な ぜ な ら 、 赤 色 有 機層16R,緑色有機層16Gおよび青色有機層16Bの総膜厚は、実際には、赤色正孔 輸送層16BRおよび赤色発光層16CR,緑色正孔輸送層16BGおよび緑色発光層1 6 C G 、 ならびに 青色正孔 輸送 層 1 6 B B および 青色発 光 層 1 6 C B の 厚 み の み を 変 え る ことにより、光学的距離Lが数2を満たすように制御することが可能な場合があるからで ある。また、赤色正孔注入層16AR、緑色正孔注入層16AGあるいは青色正孔注入層 16AB、または赤色電子輸送層16BR、緑色電子輸送層16DGあるいは青色電子輸 送層16DBは、しばしば省略され、あるいは、すべての色の有機発光素子に設けられる とは限らないからである。

[0045]

また、赤色有機層16R、緑色有機層16Gおよび青色有機層16Bの総膜厚を、赤色発 光 層 1 6 C R , 緑 色 発 光 層 1 6 C G お よ び 青 色 発 光 層 1 6 C B の 厚 み の み を 変 え る こ と に より、光学的距離しが数2を満たすように制御することが可能な場合には、赤色有機層1 6 R のうち少なくとも赤色発光層16CRと、 緑色有機層16Gのうち少なくとも緑色発 光層16CGと、青色有機層16Bのうち少なくとも青色発光層16CBとを、赤色有機 層 1 6 R , 緑 色 有 機 層 1 6 G お よ び 青 色 有 機 層 1 6 B の 総 膜 厚 の 厚 い 色 か ら 順 に 、 各 色 別 に形成するようにしてもよい。

[0046]

更にまた、上記実施の形態および実施例では、赤色有機層16R,緑色有機層16Gおよ び 青 色 有 機 層 1 6 B を 低 分 子 材 料 に よ り 構 成 す る 場 合 に つ い て 説 明 し た が 、 本 発 明 は 、 有 機 層 に 高 分 子 材 料 を 用 い る 場 合 に も 適 用 す る こ と が で き る 。 こ こ で 高 分 子 材 料 と は 、 分 子 量10000以上のものである。この場合、例えば、赤色有機層は赤色正孔輸送層および 赤 色 発 光 層 を 含 み 、 緑 色 有 機 層 は 緑 色 正 孔 輪 送 層 お よ び 緑 色 発 光 層 を 含 み 、 青 色 有 機 層 は 骨色正孔輸送層および青色発光層を含む構成とすることができる。また、共振器構造を導 入する場合には、赤色有機層、緑色有機層および青色有機層の総膜厚は、赤色発光層,緑 色 発 光 層 お よ び 青 色 発 光 層 の 厚 み の み を 変 え る こ と に よ り 、 光 学 的 距 離 L が 数 2 を 満 た す ように制御することが可能である。よって、赤色有機層のうち少なくとも赤色発光層と、

10

緑 色 有 機 層 の う ち 少 な く と も 緑 色 発 光 層 と 、 胄 色 有 機 層 の う ち 少 な く と も 胄 色 発 光 層 と を 、 赤 色 有 機 層 , 緑 色 有 機 層 お よ び 胄 色 有 機 層 の 総 膜 厚 の 厚 い 色 か ら 順 に 、 各 色 別 に 形 成 す るようにすれば足りる。

[0047]

加えてまた、例えば、上記実施の形態において説明した各層の材料および厚み、または成 膜方法および成膜条件などは限定されるものではなく、他の材料および厚みとしてもよく 、または他の成膜方法および成膜条件としてもよい。例えば、上記実施の形態においては 、 基 板 11 の 上 に 、 第 1 電 極 1 4 , 赤 色 有 機 層 1 6 R , 緑 色 有 機 層 1 6 G お よ び 青 色 有 機 層 1 6 B, ならびに第 2 電極 1 8 を基板 1 1 の側から順で積層し、封止用基板 3 1 の側か ら光を取り出すようにした場合について説明したが、積層順序を逆にして、基板11の上 ₁₀ に、第2電極18,赤色有機層16R,緑色有機層16Gおよび青色有機層16B.なら びに第1電極14を基板11の側から順に積層し、基板11の側から光を取り出すように することもできる。

[0048]

更にまた、例えば、上記実施の形態では、第1電極14を陽極、第2電極18を陰極とす る場合について説明したが、陽極および陰極を逆にして、第1電極14を陰極、第2電極 18を陽極としてもよい。さらに、第1電極14を陰極、第2電極18を陽極とすると共 に、基板11の上に、第2電極18、赤色有機層16R、緑色有機層16Gおよび青色有 機層16B,ならびに第1電極14を基板11の側から頗に積層し、基板11の側から光 を取り出すようにすることもできる。

[0049]

加えてまた、上記実施の形態では、赤色有機発光素子10R,緑色有機発光素子10Gお よび 青色有機 発光 素 子 1 0 B の 構 成 を 具 体 的 に 挙 げ て 説 明 し た が 、 全 て の 層 を 備 え る 必 要 はなく、また、他の層を更に備えていてもよい。例えば、第1電極14と赤色有機層16 R、緑色有機層16Gおよび青色有機層16Bとの間に、酸化クロム (III) (Cr.),ITO(Indium-Tin Оxide:インジウム(In)およびス

ズ(Sn)の酸化物混合膜)などからなる正孔注入用薄膜層を備えていてもよい。また、 例えば第1電極14を、誘電体多層膜またはAlなどの反射膜の上部に透明導電膜を積層 した2層構造とすることもできる。この場合、この反射膜の発光層側の端面が共振部の端 部を構成し、透明導電膜は共振部の一部を構成することになる。

[0050]

更にまた、上記実施の形態では、第2電極18が半透過性電極18Aと透明電極18Bと が第1電極14の側から順に積層されている場合について説明したが、第2電極14は、 半透過性電極 1 8 A のみを有する構成としてもよい。

[0051]

加えてまた、上記実施の形態において、半透過性電極18Aを一方の端部とし、透明電極 18Bを挟んで半透過性電極18Aに対向する位置に他方の端部を設け、透明電極18B を共振部とする共振器構造を形成するようにしてもよい。さらに、そのような共振器構造 を 設 け た 上 で 、 赤 色 有 機 発 光 素 子 1 0 R , 緑 色 有 機 発 光 素 子 1 0 G お よ び 青 色 有 機 発 光 素 子10Bを保護膜19で覆うようにし、この保護膜19を、透明電極18Aを構成する材 40 料と同程度の屈折率を有する材料により構成すれば、保護膜19を共振部の一部とするこ とができ、好ましい。

[0052]

更にまた、本発明は、第2電極18を透明電極18Bにより構成すると共に、この透明電 極 1 8 B の 赤 色 有 機 層 1 6 R , 緑 色 有 機 層 1 6 G お よ び 青 色 有 機 層 1 6 B と 反 対 側 の 端 面 の反射率が大きくなるように構成し、第1電極14の赤色発光層16R、緑色発光層16 Gおよび青色発光層16B側の端面を第1端部、透明電極18Bの赤色有機層16R、緑 色有機層16Gおよび青色有機層16Bと反対側の端面を第2端部とした共振器構造を構 成した場合についても適用することができる。例えば、透明電極18Bを大気層に接触さ せ、透明電極18Bと大気層との境界面の反射率を大きくして、この境界面を第2端部と 50

20

してもよい。また、接着層20との境界面での反射率を大きくして、この境界面を第2端部としてもよい。更に、保護膜19との境界面での反射率を大きくして、この境界面を第2端部としてもよい。

[0053]

【発明の効果】

以上説明したように本発明の表示装置の製造方法によれば、赤色有機層のうち少なくとも赤色発光層と、緑色有機層のうち少なくとも緑色発光層と、青色有機層のうち少なくとも青色発光層とを、赤色有機層、緑色有機層および青色有機層の総膜厚の厚い色から順に、各色別に形成するようにしたので、総膜厚の最も薄い色の発光層を最後に形成し、非発光欠陥の発生を防止して表示品質を高めることができる。

【図面の簡単な説明】

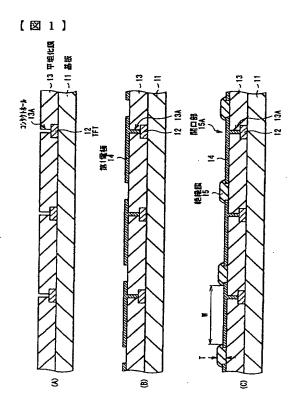
- 【図1】本発明の一実施の形態に係る表示装置の製造方法を工程順に表す断面図である。
- 【図2】図1に続く工程を表す断面図である。
- 【図3】図2に続く工程を表す断面図である。
- 【図4】図3に続く工程を表す断面図である。
- 【図5】図4に続く工程を表す断面図である。
- 【図6】本発明の変形例1に係る表示装置の製造方法を工程順に表す断面図である。
- 【図7】図6に続く工程を表す断面図である。
- 【図8】本発明の変形例2に係る表示装置の製造方法を工程順に表す断面図である。
- 【図9】図8に続く工程を表す断面図である。

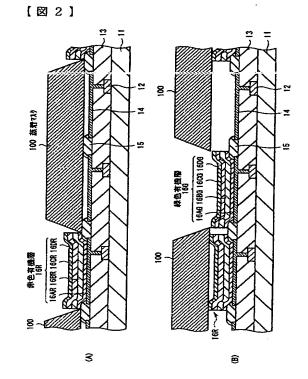
【図10】本発明の実施例および比較例における非発光欠陥の数の経時変化を表す図である。

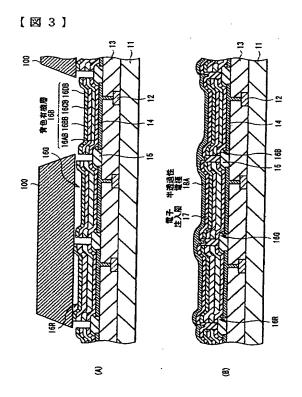
【符号の説明】

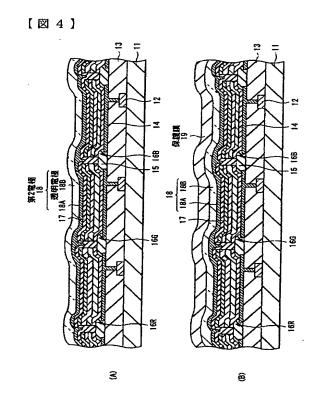
1 0 R … 赤色有機発光素子、1 0 G … 緑色有機発光素子、1 0 B … 青色有機発光素子、1 1 … 基板、1 2 … T F T、1 3 … 平坦化膜、1 3 A … コンタクトホール、1 4 … 第 1 電極、1 5 … 絶縁膜、1 6 R … 赤色有機層、1 6 A R … 赤色正孔注入層、1 6 B R … 赤色正孔注入層、1 6 B R … 赤色正孔注入層、1 6 G … 緑色有機層、1 6 A R … 赤色電子輸送層、1 6 G … 緑色有機層、1 6 A G … 緑色正孔注入層、1 6 B B … 青色有機層、1 6 A B … 青色正孔注入層、1 6 B B … 青色正孔注入層、1 8 B … 青色面子输送層、1 7 … 電子注入層、1 8 … 第 2 電極、1 8 A … 半透過性電極、1 8 B … 透明電極、1 9 … 保護膜、2 0 … 接着層、3 1 … 封止用基板、3 2 … カラーフィルタ、1 0 0 … 蒸着マスク

20

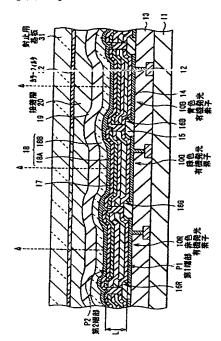




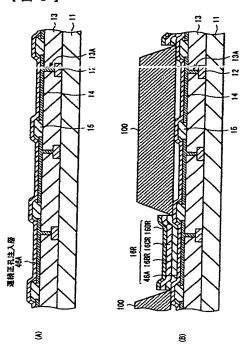




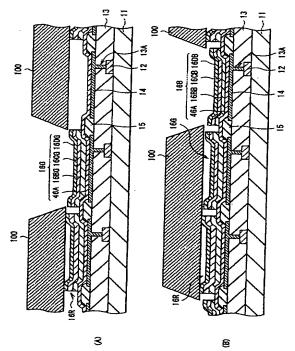




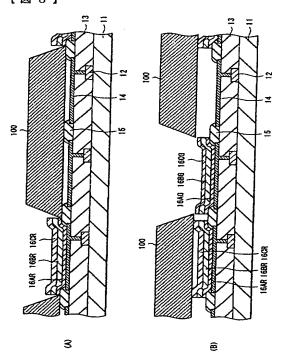
[図6]



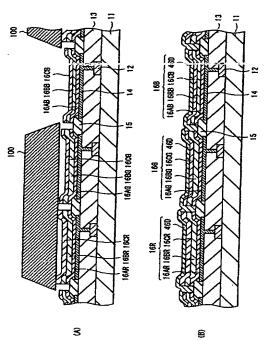
[図7]



[図8]







[図10]

